(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-352138 (P2001-352138A)

(43)公開日 平成13年12月21日(2001.12.21)

(51) Int.CL.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H05K 1/11

3/00

H 0 5 K 1/11 3/00

N 5E317

N

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願2000-167263(P2000-167263)

(22)出廣日

平成12年6月5日(2000.6.5)

(71)出顧人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 川本 英司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 山根 茂

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

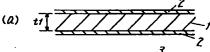
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 プリント配線板

(57)【要約】

【課題】 本発明は、プリント配線板の貫通孔の構造に 関するもので、貫通孔外への導電性ペーストの流出を防止し、貫通孔と配線パターンのショート不良を防止する ことを目的とするものである。

【解決手段】 上記目的を達成するために、本発明のアリント配線板の貫通孔の構造は、離型層を表裏面に形成した基材にレーザ加工により貫通孔を形成し、貫通孔内に導電性ペーストを充填した後に離型層を除去して基材の表裏面に金属箔を配設し、これを加熱圧縮により樹脂硬化して張り合わせるプリント配線板において、貫通孔の表裏面の孔径をそれぞれ対応する離型層の表裏面の孔径より大きくしたものである。















【特許請求の範囲】

【請求項1】 離型層を表裏面に形成した基材にレーザ 加工により貫通孔を形成し、前記貫通孔内に導電性ペー ストを充填した後に前記離型層を除去して基材の表裏面 に金属箔を配設し、これを加熱圧縮により樹脂硬化して 張り合わせるプリント配線板において、前記貫通孔の表 裏面の孔径がそれぞれ対応する前記離型層の表裏面の孔 径より大きいことを特徴とするプリント配線板。

1

【請求項2】 前記離型層の表裏面の孔の位置が前記貫 通孔の表裏面の孔の内側に存在することを特徴とする請 10 求項1記載のプリント配線板。

【請求項3】 前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部 分がリング状の窪みに加工されていることを特徴とする 請求項1記載のプリント配線板。

【請求項4】 前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部 分が面取り加工されていることを特徴とする請求項1記 載のプリント配線板。

【請求項5】 前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部 分が階段状に加工されていることを特徴とする請求項1 記載のプリント配線板。

【請求項6】 前記貫通孔の表裏面の孔径が内部の孔径 より大きい鼓状に加工されていることを特徴とする請求 項1記載のプリント配線板。

【請求項7】 前記貫通孔の表裏面の孔径が同一もしく はどちらか一方の方が大きいことを特徴とする請求項1 記載のプリント配線板。

【請求項8】 前記貫通孔の孔径が200 μm以下であ ることを特徴とする請求項1または請求項2記載のプリ ント配線板。

を特徴とする請求項1記載のプリント配線板。

【請求項10】 前記離型性フィルムの前記レーザ加工 によりできる貫通孔の開口部周辺の厚さが加工前の厚さ より厚く前記基材と接している面側に膨らんでいること を特徴とする請求項1記載のプリント配線板。

【請求項11】 前記離型性フィルムの前記レーザ加工 によりできる前記貫通孔の開口部の前記離型性フィルム の厚さより厚い部分が、前記基材の表裏面と前記貫通孔 の境界部分を覆い、前記導電性ペースト充填後に前記境 界部分に前記導電性ペーストが到達していないことを特 40 徴とする請求項10記載のプリント配線板。

【請求項12】 前記導電性ペーストが、加熱圧縮時に 前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部分まで到達する ことを特徴とする請求項11記載のプリント配線板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子機器に使用す るプリント配線板に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型軽量化や多機能化 50 る。この時、導電性ペースト14と金属箔15の接続抵

に伴い、プリント配線板は多層及び高密度化の傾向が著 しくなってきた。

【0003】一般にプリント配線板の製造は、導体回路 が形成された基板と接着シート(通称プリプレグ)を交 互に複数枚積層し、熱圧着した後それに貫通孔を設け、 貫通孔に銅めっき等の手段を用いて表層及び内層との電 気的接続を図るという方法が取られている。

【0004】しかし、ビデオムービーカメラや移動体通 信機器等の需要増加に伴い、それに用いるプリント配線 板も薄型及び高密度化が要求されてきた。そこで特許番 号第2601128号のような、両面に離型性フィルム を備えた被圧縮性の多孔質基材に貫通孔をあけ、その貫 通孔に導電性ペーストを充填し、離型性フィルムを剥離 した後、多孔質基材の両面に金属箔を貼り付けて加熱圧 縮することで基板の両面を電気接続し、さらに金属箔を エッチングによってパターニングして回路形成するもの が実用化されている。

【0005】以下従来のプリント配線板の構造について 図面を参照しながら説明する。 図8(a)~(g)は従 20 来のプリント配線板の製造工程を示す工程断面図であ る。まず、図8 (a) に示すように、両面に厚さ19 µ mのPET (ポリエチレンテレフタレート) などの高分 子フィルムの片面にシリコーン系の離型層を形成した離 型性フィルム12を備えた、寸法が□500mm、厚さ T₁mmの多孔質基材(以下プリプレグシートと記称) 11が準備される。 プリプレグシート11としては、例 えば芳香族ポリアミド繊維の不織布に熱硬化性エポキシ 樹脂を含浸させた複合材が用いられる。

【0006】次に図8 (b) に示すように、プリプレグ 【請求項9】 前記離型層が離型性フィルムであること 30 シート11の所定の箇所にレーザ加工法などを利用して 貫通孔13が形成される。

> 【0007】次にプリプレグシート11を印刷機 (図示 せず) のテーブル上に設置し、導電性ペースト14が離 型性フィルム12の上から印刷され、図8(c)に示す ように夢電性ペースト14が貫通孔13に充填される。 この時、上面の離型性フィルム12は印刷マスクとプリ プレグシート11の汚染防止の両方の役割を果たしてい る、

> 【0008】次に図8(d)に示すように、 プリプレグ シート11の両面の離型性フィルム12が室温にて剥離 される。 そして、 図8 (e) に示すように、 プリプレグ シート11の両面に銅箔などの金属箔15を貼り付け て、この状態で加熱圧縮することによって、図8(f) に示すように、プリプレグシート11と金属箔15が接 着されるとともに、プリプレグシート11が厚さT2m mまで圧縮 (T1>T2) して両面の金属箔15が導電性 ペースト14によって電気的に接続される。

> 【0009】この時、プリプレグシート11の一構成成 分であるエポキシ樹脂及び導電性ペースト14は硬化す

抗を低抵抗化させる手段として、特許番号第25875 96号のように、導電性ペースト14充填後、離型性フィルム12を剥離したプリプレグシート11の表裏面から導電性ペーストが凸状に突き出した状態を形成する方法が用いられている(図8(d))。

【0010】この方法により、金属箔15とプリプレグシート11の加熱圧縮時に、導電性ペースト14はプリプレグシート11の表裏面から突き出ていない場合と比べて高密度に圧縮されるため、導電性ペースト14内の金属粉同士の接触面積が多くなるとともに、表裏面の金10属箔15との接触面積も多くなり、その結果接続抵抗を低抵抗化させることができる。

【0011】そしてその後、図8(g)に示すように、 金属箔15をフォトリソグラフィによりパターニング後 エッチングして、プリプレグシート11の両面に配線パ ターン16を形成する。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従来の構成では、圧縮時にプリプレグシートから突き出た 尊電性ペーストが貫通孔内に入りきらず、貫通孔外へ流 20 出し、他の配線パターンとショート不良を引き起こすと いう課題を有していた。

【0013】本発明は上記課題を解決するためのものであり、安定して貫通孔内へ導電性ペーストを充填することができ、配線パターンの高密度化に対しても所望の配線パターン以外の金属箔と導電性ペーストの接続によるショート不良を起こさずに、導電性ペーストと両面の金属箔との電気接続を良好に行うことができることを目的とするものである。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明のプリント配線板の貫通孔の構造は、離型層を表裏面に形成した基材にレーザ加工により貫通孔を形成し、貫通孔内に導電性ペーストを充填した後に離型層を除去して基材の表裏面に金属箔を配設し、これを加熱圧縮により樹脂硬化して張り合わせるプリント配線板において、貫通孔の表裏面の孔径をそれぞれ対応する離型層の表裏面の孔径より大きくしたものである。

【0015】この方法により、導電性ペーストの圧縮時に、基材表面から突き出た導電性ペーストの流出が基材表裏面と貫通孔の境界部分で止まるため、他の配線パターンとのショート不良を起こさず、しかも基材表面からの導電性ペーストの突き出し量を確保することができるため、基材圧縮後においても導電性ペーストと金属箔の電気接続を良好に行うことができる。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、離型層を表裏面に形成した基材にレーザ加工により 貫通孔を形成し、前記貫通孔内に導電性ペーストを充填 した後に前記離型層を除去して基材の表裏面に金尾箔を 配設し、これを加熱圧縮により樹脂硬化して張り合わせるプリント配線板において、前記貫通孔の表裏面の孔径がそれぞれ対応する前記離型層の表裏面の孔径より大きいことを特徴とするプリント配線板としたものであり、離型層剥離後の基材表面から突き出た導電性ペーストの形状が、貫通孔径より小さいため、基材圧縮時に貫通孔外への導電性ペーストの流出を防止することができるという作用を有する。

【0017】本発明の請求項2に記載の発明は、前記離型層の表裏面の孔の位置が前記貫通孔の表裏面の孔の内側に存在することを特徴とする請求項1記載のプリント配線板としたものであり、離型層剥離後の基材表面から突き出た導電性ペーストが貫通孔の外周部より内側に存在するため、基材圧縮時に貫通孔外への導電性ペーストの流出を防止することができるという作用を有する。

【0018】本発明の請求項3に記載の発明は、前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部分がリング状の窪みに加工されていることを特徴とする請求項1記載のプリント配線板としたものであり、基材圧縮時に貫通孔外への導電性ペーストの流出をリング状の窪み内に捕獲することができ、その結果導電性ペーストの貫通孔外への流出を防止することができるという作用を有する。

【0019】本発明の請求項4に記載の発明は、前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部分が面取り加工されていることを特徴とする請求項1記載のプリント配線板としたものであり、基材圧縮時に貫通孔外への導電性ペーストの流出を面取り加工部分に捕獲することができ、その結果導電性ペーストの貫通孔外への流出を防止することができるという作用を有する。

30 【0020】本発明の請求項5に記載の発明は、前記基 材の表裏面と前記貫通孔の境界部分が階段状に加工され ていることを特徴とする請求項1記載のプリント配線板 としたものであり、基材圧縮時に貫通孔外への導電性ペ ーストの流出を階段状に加工された部分に捕獲すること ができ、その結果導電性ペーストの貫通孔外への流出を 防止することができるという作用を有する。

【0021】本発明の請求項6に記載の発明は、前記賞 通孔の表裏面の孔径が内部の孔径より大きい鼓状に加工 されていることを特徴とする請求項1記載のプリント配 線板としたものであり、基材圧縮時に貫通孔外への導電 性ペーストの流出を貫通孔の表裏面の広がり部分に捕獲 することができ、その結果導電性ペーストの貫通孔外への流出を防止することができるという作用を有する。

【0022】本発明の請求項7に記載の発明は、前記貫通孔の表裏面の孔径が同一もしくはどちらか一方の方が大きいことを特徴とする請求項1記載のプリント配線板としたものであり、いかなる貫通孔の形状にも対応できるという作用を有する。

貫通孔を形成し、前記貫通孔内に導電性ペーストを充填 【0023】本発明の請求項8に記載の発明は、前記貫 した後に前記離型層を除去して基材の表裏面に金属箔を 50 通孔の孔径が200μm以下であることを特徴とする請 求項1または請求項2記載のプリント配線板としたもの であり、高密度配線パターンを実現することができると いう作用を有する。

【0024】本発明の請求項9に記載の発明は、前記離 型層が離型性フィルムであることを特徴とする請求項1 記載のプリント配線板としたものであり、貫通孔のレー ザ加工を容易に行うことができ、更に導電性ペースト充 填後の基材からの剥離を容易に行うことができるという 作用を有する。

【0025】本発明の請求項10に記載の発明は、前記 10 離型性フィルムの前記レーザ加工によりできる貫通孔の 開口部周辺の厚さが加工前の厚さより厚く前記基材と接 している面側に膨らんでいることを特徴とする請求項1 記載のプリント配線板としたものであり、離型性フィル ムの開口部周辺の厚み部分が、基材表面もしくは貫通孔 上部に存在するため、導電性ペースト充填時に基材表面 もしくは貫通孔上部に導電性ペースト未充填部を形成す ることができ、そのため基材圧縮時に貫通孔外への導電 性ペーストの流出を導電性ペースト未充填部に捕獲する ことができる。その結果導電性ペーストの貫通孔外への 20 流出を防止することができるという作用を有する。

【0026】本発明の請求項11に記載の発明は、前記 離型性フィルムの前記レーザ加工によりできる前記貫通 孔の開口部の前記離型性フィルムの厚さより厚い部分 が、前記基材の表裏面と前記貫通孔の境界部分を覆い、 前記導電性ペースト充填後に前記境界部分に前記導電性 ペーストが到達していないことを特徴とする請求項10 記載のプリント配線板としたものであり、導電性ペース ト充填時に基材表面に導電性ペースト未充填部を形成す ることができ、そのため基材圧縮時に貫通孔外への導電 30 性ペーストの流出を導電性ペースト未充填部に捕獲する ことができる。その結果導電性ペーストの貫通孔外への 流出を防止することができるという作用を有する。

【0027】本発明の請求項12に記載の発明は、前記 導電性ペーストが、加熱圧縮時に前記基材の表裏面と前 記貫通孔の境界部分まで到達することを特徴とする請求 項11記載のプリント配線板としたものであり、基材圧 縮後の貫通孔内は導電性ペーストで完全に充満されてい るため、金属箔と導電性ペーストとの電気的導通を確実 に行うことができるという作用を有する。

【0028】以下、本発明の実施の形態について、図1 から図7を用いて説明する。

【0029】 (実施の形態1)図1 (a)~(g)は本 発明の実施の形態1におけるプリント配線板の製造方法 を示す工程断面図である。

【0030】まず図1 (a) に示すように、寸法が□5 00mm、厚さt1mmの多孔質の芳香族ポリアミド繊 維の不織布に熱硬化性エポキシ樹脂を含浸させたプリプ レグシート1両面に、厚さ19μmのPET (ポリエチ

00Å程度のシリコーン系離型層を形成した離型性フィ ルム2を接着する。高分子フィルムには、PET以外に PI(ポリイミド)、PEN(ポリエチレンナフタレー ト)、PPS(ポリフェニレンサルファイト)、PP (ポリプロピレン)、PPO (ポリフェニレンオキサイ ド) などを用いてもよい。 そしてプリプレグシート1に は、ガラス繊維に熱硬化性エポキシ樹脂を含浸させた複 合材を用いてもよい。

【0031】次に、図1 (b) に示すように、プリプレ グシート1の所定の箇所にレーザ加工法を利用して貫通 孔3を形成する。この時貫通孔3の表裏面の孔径は、離 型性フィルム2の孔径より大きく加工することが重要で ある。更に、離型性フィルム2の孔の位置は、貫通孔3 の表裏面の外周部より内側にあることも極めて重要であ る。この貫通孔3と離型性フィルム2の孔形状の関係に よって、後の加熱圧縮時の導電性ペースト4の貫通孔3 外への流出を防止することができる。

【0032】また、レーザには、炭酸ガスレーザ、YA Gレーザ、エキシマレーザ等が使用可能である。

【0033】次に図1(c)に示すように、貫通孔3を 加工済みのプリプレグシート1を印刷機 (図示せず) の テーブル上に設置し、直接導電性ペースト4を離型性フ ィルム2の上から印刷する。この時、上面の離型性フィ ルム2は印刷マスクとプリプレグシート1の汚染防止の 両方の役割を果たしている。また、 導電性ペースト4の 印刷に際しては、どちらの面から印刷しても良い。

【0034】その後、図1 (d) に示すように、プリプ レグシート1から離型性フィルム2を剥離する。この 時、離型性フィルム2を剥離後に導電性ペースト4はプ リプレグシート1の表面から凸状に突き出た状態にな る。

【0035】そして、図1 (e) に示すように、プリプ レグシート1の両面に厚さ18μmの銅箔などの金属箔 5が貼り付けられ、この状態で加熱圧縮することによっ て、図1(f)に示すようにプリプレグシート1と金属 箔5とが接着されるとともに、 プリプレグシート 1が厚 さt2まで圧縮(t1>t2)して両面の金属箔5が導電 性ペースト4によって電気的に接続される。この時、プ リプレグシート1の一構成成分であるエポキシ樹脂及び 40 導電性ペースト4は硬化する。

【0036】そして、図1 (g) に示すように、両面の 金属箔5を選択的にエッチングして配線パターン6を形 成することでプリント配線基板が得られる。

【0037】以上に示すように、本発明においては、貫 通孔3の表裏面の孔径を離型性フィルム2の孔径より大 きくし、更に貫通孔3の表裏面の外周部より内側に離型 性フィルム2の孔を形成している。 こうすることによっ て、離型性フィルム2の剥離後プリプレグシート1の表 裏面から突き出た導電性ペースト4は、貫通孔3の表裏 レンテレフタレート)などの高分子フィルムに膜厚が1 50 面の孔径より小さく、かつ確実に貫通孔3の表裏面の外 周部より内側に存在することができる。そのため、プリプレグシート1を金属箔5で挟んで圧縮する際に、金属箔5と導電性ペースト4の接続抵抗を低抵抗化させるために形成している導電性ペースト4のプリプレグシート1からの突き出し部が、貫通孔3外へ不用意に流出することが無く、導電性ペースト4は後のエッチング後に所望の配線パターン6となる部分の金属箔5のみに接続し、それ以外の配線パターン6と接続するショート不良を起こすことがない。

【0038】(実施の形態2)図2(a)~(d)は本 10 発明の実施の形態2における貫通孔の形状を示す。

【0039】図2(a)に示すように、貫通孔3の表裏面のプリプレグシート1との境界部分3aをリング状の窪みに加工しておき、その境界部分3aを塞ぐように離型性フィルム2が配置されている。この状態の貫通孔3に、実施の形態1と同様に導電性ペースト4を充填する。その後は、実施の形態1と同様にプリプレグシート1から離型性フィルム2を剥離し(図2(b))、金属箔5をプリプレグシート1の両面に配置し(図2

(c))、この状態で加熱圧縮することによって、プリ 20 プレグシート1と金属箔5とが接着されるとともに、プリプレグシート1が厚さt2まで圧縮(t1>t2)して両面の金属箔5が導電性ペースト4によって電気的に接続される(図2(d))。この時、プリプレグシート1の一構成成分であるエポキシ樹脂及び導電性ペースト4は硬化する

【0040】以上に示すように、本発明においては、貫 通孔3の表裏面のプリプレグシート1との境界部分3a をリング状の窪みに加工しておき、その境界部分3 aを 塞ぐように離型性フィルム2を配置している。こうする ことによって、離型性フィルム2の剥離後、プリプレグ シート1の表裏面から突き出た導電性ペースト4は、貫 通孔3の表裏面の孔径より小さく、かつ確実に貫通孔3 の表裏面の外周部より内側に存在することができる。そ して、プリプレグシート1を金属箔5で挟んで圧縮する 際に、金属箔5と導電性ペースト4の接続抵抗を低抵抗 化させるために形成している導電性ペースト4のプリプ レグシート1からの突き出し部が、境界部分3a内で留 まり、貫通孔3外へ不用意に流出することが無く、導電 性ペースト4は後のエッチング後に所望の配線パターン 40 6となる部分の金属箔5のみに接続し、それ以外の配線 パターン6と接続するショート不良を起こすことがな 11

【0041】(実施の形態3)図3(a)~(d)は本発明の実施の形態3における貫通孔の形状を示す。

【0042】図3(a)に示すように、貫通孔3の表裏面のプリプレグシート1との境界部分3bを面取り加工しておき、その境界部分3bを塞ぐように離型性フィルム2が配置されている。この状態の貫通孔3に、実施の形態1と同様に導電性ペースト4を充填する。その後

は、実施の形態1と同様にプリプレグシート1から離型 性フィルム2を剥離し(図3(b))、金属箔5をプリ プレグシート1の両面に配置し(図3(c))、この状 態で加熱圧縮することによって、プリプレグシート1と 金属箔5とが接着されるとともに、プリプレグシート1 が厚さ t_2 まで圧縮($t_1 > t_2$)して両面の金属箔5が 導電性ペースト4によって電気的に接続される(図3 (d))。この時、プリプレグシート1の一構成成分で あるエポキシ樹脂及び導電性ペースト4は硬化する。 【0043】以上に示すように、本発明においては、貫 通孔3の表裏面のプリプレグシート1との境界部分3b を面取り加工しておき、その境界部分3bを塞ぐように 離型性フィルム2を配置している。こうすることによっ て、離型性フィルム2の剥離後、プリプレグシート1の 表裏面から突き出た導電性ペースト4は、貫通孔3の表 裏面の孔径より小さく、かつ確実に貫通孔3の表裏面の

外周部より内側に存在することができる。そして、プリプレグシート1を金属箔5で挟んで圧縮する際に、金属箔5と導電性ペースト4の接続抵抗を低抵抗化させるために形成している導電性ペースト4のプリプレグシート1からの突き出し部が、境界部分3bで留まり、貫通孔3外へ不用意に流出することが無く、導電性ペースト4は後のエッチング後に所望の配線パターン6となる部分の金属箔5のみに接続し、それ以外の配線パターン6と接続するショート不良を起こすことがない。【0044】(実施の形態4)図4(a)~(d)は本

【0044】(実施の形態4)図4(a)~(d)は本発明の実施の形態4における貫通孔の形状を示す。

【0045】図4(a)に示すように、貫通孔3の表裏 面のプリプレグシート1との境界部分3cを階段状に加 工しておき、その境界部分3cを塞ぐように離型性フィ ルム2が配置されている。この状態の貫通孔3に、実施 の形態1と同様に導電性ペースト4を充填する。その後 は、実施の形態1と同様にプリプレグシート1から離型 性フィルム2を剥離し(図4(b))、金属箔5をプリ プレグシート1の両面に配置し(図4(c))、この状 態で加熱圧縮することによって、プリプレグシート1と 金属箔5とが接着されるとともに、プリプレグシート1 が厚さ t_2 まで圧縮($t_1 > t_2$)して両面の金属箔5が 導電性ペースト4によって電気的に接続される(図4 (d))。この時、プリプレグシート1の一構成成分で あるエポキシ樹脂及び導電性ペースト4は硬化する。 【0046】以上に示すように、本発明においては、貫 通孔3の表裏面のプリプレグシート1との境界部分3c を階段状に加工しておき、その境界部分3cを塞ぐよう に離型性フィルム2を配置している。 こうすることによ って、離型性フィルム2の剥離後、プリプレグシート1 の表裏面から突き出た導電性ペースト4は、貫通孔3の 表裏面の孔径より小さく、かつ確実に貫通孔3の表裏面 の外周部より内側に存在することができる。そして、プ 50 リプレグシート1を金属箔5で挟んで圧縮する際に、金 20

10

属箔5と導電性ペースト4の接続抵抗を低抵抗化させる ために形成している導電性ペースト4のプリプレグシー ト1からの突き出し部が、境界部分3cで留まり、貫通 孔3外へ不用意に流出することが無く、導電性ペースト 4は後のエッチング後に所望の配線パターン6となる部 分の金属箔5のみに接続し、それ以外の配線パターン6 と接続するショート不良を起こすことがない。

【0047】(実施の形態5)図5(a)~(d)は本 発明の実施の形態5における貫通孔の形状を示す。

【0048】図5(a)に示すように、貫通孔3を表裏 10 分2aが貫通孔3の外周部分を塞ぐように配置してい 面の孔径が内部の孔径より大きい鼓状に加工しておき、 貫通孔3とプリプレグシート1の表裏面の境界部分3 d を塞ぐように離型性フィルム2が配置されている。この 状態の貫通孔3に、実施の形態1と同様に導電性ペース ト4を充填する。その後は、実施の形態1と同様にプリ プレグシート1から離型性フィルム2を剥離し(図5 (b))、金属箔5をプリプレグシート1の両面に配置 し(図5(c))、この状態で加熱圧縮することによっ て、プリプレグシート1と金属箔5とが接着されるとと もに、プリプレグシート1が厚さ tzまで圧縮(ti>t 2)して両面の金属箔5が導電性ペースト4によって電 気的に接続される (図5 (d))。この時、プリプレグ シート 1の一構成成分であるエポキシ樹脂及び導電性ペ ースト4は硬化する。

【0049】以上に示すように、本発明においては、貫 通孔3を表裏面の孔径が内部の孔径より大きい鼓状に加 工しておき、貫通孔3とプリプレグシート1の表裏面の 境界部分3 dを塞ぐように離型性フィルム2を配置して いる。こうすることによって、離型性フィルム2の剥離 後、プリプレグシート1の表裏面から突き出た導電性ペ 30 ースト4は、貫通孔3の表裏面の孔径より小さく、かつ 確実に貫通孔3の表裏面の外周部より内側に存在するこ とができる。そして、プリプレグシート1を金属箔5で 挟んで圧縮する際に、金属箔5と導電性ペースト4の接 続抵抗を低抵抗化させるために形成している導電性ペー スト4のプリプレグシート1からの突き出し部が、境界 部分3 dで留まり、貫通孔3外へ不用意に流出すること が無く、導電性ペースト4は後のエッチング後に所望の 配線パターン6となる部分の金属箔5のみに接続し、そ れ以外の配線パターン6と接続するショート不良を起こ すことがない。

【0050】(実施の形態6)図6(a)~(d)は本 発明の実施の形態6における貫通孔の形状を示す。

【0051】図6(a)に示すように、離型性フィルム・ 2のレーザ加工後の開口部周辺の膨らみ部分2aが貫通 孔3の外周部を塞ぐように配置されている。この状態の 貫通孔3に、実施の形態1と同様に導電性ペースト4を 充填する。その後は、実施の形態1と同様にプリプレグ シート1から離型性フィルム2を剥離し(図6

(b))、金属箔5をプリプレグシート1の両面に配置 50

'し(図6(c))、この状態で加熱圧縮することによっ て、プリプレグシート1と金属箔5とが接着されるとと もに、プリプレグシート1が厚さtzまで圧縮(t1>t 2)して両面の金属箔5が導電性ペースト4によって電 気的に接続される(図6(d))。この時、プリプレグ シート1の一構成成分であるエポキシ樹脂及び導電性ペ

ースト4は硬化する。 【0052】以上に示すように、本発明においては、離 型性フィルム2のレーザ加工後の開口部周辺の膨らみ部. る。こうすることによって、離型性フィルム2の剥離 後、導電性ペースト4は貫通孔3の外周部付近がプリプ レグシート1の表裏面より凹んだ状態で、貫通孔3の中 央部分ではプリプレグシート1の表裏面から突き出た状 態となる。このため、プリプレグシート1を金属箔5で 挟んで圧縮する際に、金属箔5と導電性ペースト4の接 続抵抗を低抵抗化させるために形成している導電性ペー スト4のプリプレグシート1からの突き出し部が、貫通 孔3の外周部の導電性ペースト4の凹み部分で留まり、 貫通孔3外へ不用意に流出することが無く、導電性ペー スト4は後のエッチング後に所望の配線パターン6とな る部分の金属箔5のみに接続し、それ以外の配線パター ン6と接続するショート不良を起こすことがない。 【0053】 (実施の形態7) 図7 (a) ~ (d) は本 発明の実施の形態7における貫通孔の形状を示す。 【0054】図7(a)に示すように、離型性フィルム 2のレーザ加工後の開口部周辺の膨らみ部分2bが貫通 孔3とプリプレグシート1の表裏面との境界部分3eを 塞ぐように配置されている。この離型性フィルム2の膨 らみ部分2bと貫通孔3の境界部分3eは、レーザ加工 時の熱により収縮変形した離型性フィルム2の膨らみ部 分2bが、熱により軟化したプリプレグシート1の表裏 面を押し下げ、貫通孔3の境界部分3 eの凹み部分を形 成するものである。この状態の貫通孔3に、実施の形態 1と同様に導電性ペースト4を充填する。その後は、実 施の形態1と同様にプリプレグシート1から離型性フィ ルム2を剥離し(図7(b))、金属箔5をプリプレグ シート1の両面に配置し(図7(c))、この状態で加 熱圧縮することによって、プリプレグシート1と金属箔 5とが接着されるとともに、プリプレグシート1が厚さ t2まで圧縮(t1>t2)して両面の金属箔5が導電性 ペースト4によって電気的に接続される(図7 (d))。この時、プリプレグシート1の一構成成分で あるエポキシ樹脂及び導電性ペースト4は硬化する。

【0055】以上に示すように、本発明においては、離 型性フィルム2のレーザ加工後の開口部周辺の膨らみ部 分2bが、貫通孔3とプリプレグシート1の表裏面との 境界部分3 eを塞ぐように配置している。こうすること によって、離型性フィルム2の剥離後、貫通孔3の外周 部のプリプレグシート1と境界部分3 e に導電性ペース

12

11

ト4の未充填部分が形成される。そして、貫通孔3の中央部分ではプリプレグシート1の表裏面から導電性ペースト4が突き出た状態となる。このため、プリプレグシート1を金属箔5で挟んで圧縮する際に、金属箔5と導電性ペースト4の接続抵抗を低抵抗化させるために形成している導電性ペースト4のアリプレグシート1からの突き出し部が、貫通孔3の外周部の導電性ペースト4の未充填部分で留まり、貫通孔3外へ不用意に流出することが無く、導電性ペースト4は後のエッチング後に所望の配線パターン6となる部分の金属箔5のみに接続し、それ以外の配線パターン6と接続するショート不良を起こすことがない。

[0056]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、貫通孔の表裏面の孔径を離型性フィルムの孔径より大きくし、更に貫通孔の表裏面の外周部より内側に離型性フィルムの孔を形成している。こうすることによって、離型性フィルムの剥離後、プリプレグシートの表裏面から突き出た導電性ペーストは、貫通孔の表裏面の孔径より小さく、かつ確実に貫通孔の外周部より内側に存在することがで20きる。そのため、プリプレグシートを金属箔で挟んで圧縮する際に、金属箔と導電性ペーストの接続抵抗を低抵抗化させるために形成している導電性ペーストのプリプレグシートからの突き出し部が、貫通孔外へ不用意に流出することが無く、導電性ペーストは後のエッチング後に所望の配線パターンとなる部分の金属箔のみに接続し、それ以外の配線パターンと接続するショート不良を起こすことがない。

【0057】また、貫通孔とアリプレグシートの表裏面の境界部分に導電性ペーストがため込める構造としてお 30 くことで、より確実に貫通孔外への導電性ペーストの流出を防止することができる。特に導電性ペーストの充填時に、予め導電性ペーストの未充填部を設けることで、圧縮時に貫通孔外へ流出しようとする導電性ペーストがこの導電性ペースト未充填部へ入り込み、貫通孔外への流出を確実に防止することができる。その結果、貫通孔と配線パターンの不必要なショート不良を起こすことがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1によるプリント配線板の 製造工程断面図

【図2】本発明の実施の形態2による貫通孔部分の製造 工程断面図

【図3】本発明の実施の形態3による貫通孔部分の製造 工程斯面図

【図4】本発明の実施の形態4による貫通孔部分の製造工程断面図

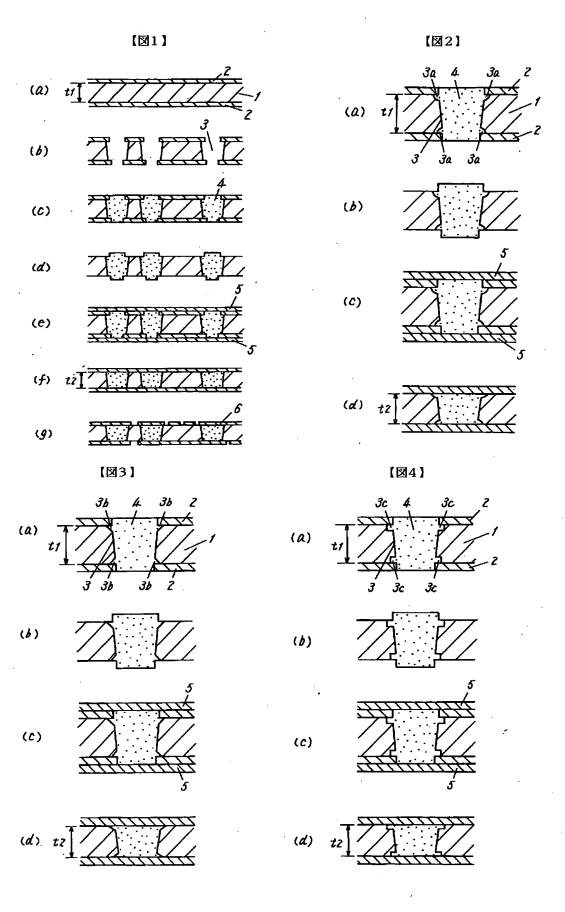
10 【図5】本発明の実施の形態5による貫通孔部分の製造工程断面図

【図6】本発明の実施の形態6による貫通孔部分の製造工程断面図

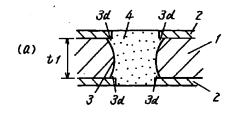
【図7】本発明の実施の形態7による貫通孔部分の製造工程断面図

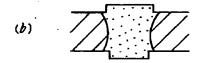
【図8】従来のプリント配線板の製造工程断面図 【符号の説明】

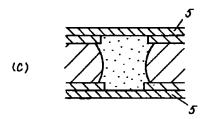
- 1 プリプレグシート
- 2 離型性フィルム
- 20 2a 離型性フィルムの膨らみ部分
 - 2b 離型性フィルムの膨らみ部分
 - 3 貫通孔
 - 3a 貫通孔の境界部分
 - 3b 貫通孔の境界部分
 - 3 c 貫通孔の境界部分
 - 3 d 貫通孔の境界部分
 - 3 e 貫通孔の境界部分
 - 4 導電性ペースト
 - 5 金属箔
- 30 6 配線パターン
 - 11 プリプレグシート
 - 12 離型性フィルム
 - 13 貫通孔
 - 14 導電性ペースト
 - 15 金属箔
 - 16 配線パターン
 - 17 貫通孔から流出した導電性ペースト

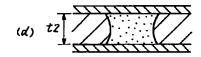




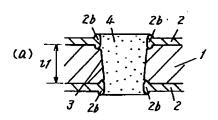




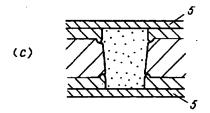




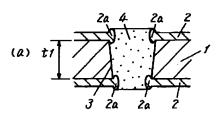
【図7】

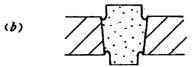


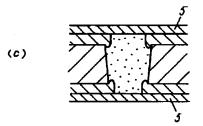


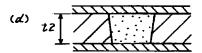


【図6】

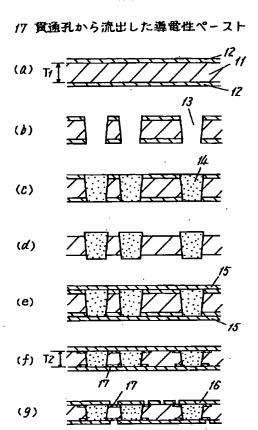








【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 竹中 敏昭 大阪府門直市大字門直1006番曲 2

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 西井 利浩

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Fターム(参考) 5E317 AA24 BB02 BB11 CC25 CD23 CD27 CD32 GG11